MAGNETIC HEAD

Patent number:

JP4102215

Publication date:

1992-04-03

Inventor:

SUGIYAMA YASUNARI; others: 03

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international:

G11B5/33

- european:

Application number: JP19900219828 19900821

Priority number(s):

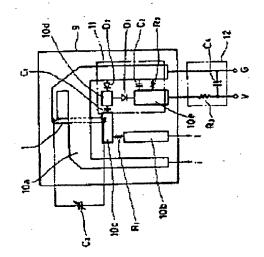
Abstract of JP4102215

PURPOSE:To perform the reading of magnetic record with high sensitivity by applying a bias magnetic field to soft magnetic thin film, and detecting the change of potential difference between both terminals of the soft magnetic thin film in the flowing direction of a high frequency current in a state where the high frequency current flows. CONSTITUTION: The current (i) for bias magnetic field HB generation flows to the ground G passing a wiring pattern 10a, and the high frequency current I flows from a wiring pattern 10b to the ground G passing a resistor R1, a wiring pattern 10c, the soft magnetic thin film 1 and the wiring pattern 10a. The change of the potential difference between both terminals of the soft magnetic thin film 1 in the flowing direction of the high frequency current I is detected as that of an output voltage from an output terminal V. Also, a highpass component is eliminated from the output voltage by a low-pass filter 12. By emplying such constitution, it is possible to perform the reading of the magnetic record with high sensitivity.

Also published as:

团 EP0472162 (A1) 团 US5585983 (A1)

EP0472162 (B1)



® 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-102215

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月3日

G 11 B 5/33 7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

69発明の名称 磁気ヘッド

> 願 平2-219828 ②特

223出 頭 平2(1990)8月21日

個発 明 者 杉 Ш 康成 大 広 之 個発 明 者 明 和 @発

者 早川 正 俊 明

⑫発 願 人 ソニー株式会社 勿出 個代 理 弁理士 杉浦 正知

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 彦

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号

1. 発明の名称

磁気ヘッド

2.特許請求の範囲

外部磁場に応じて透磁率が変化する軟磁性薄膜

上記軟磁性薄膜に高周波電液を洗す手段と、

上記軟磁性薄膜にバイアス磁界を印加する手段 とを具備し、

上記軟磁性薄膜に上記パイアス磁界を印加し、 かつ上記高周波電液を流した状態で上記高周波電 流が流れる方向の上記軟磁性薄膜の両端間の電位 . 差の変化を検出するようにした磁気ヘッド。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、磁気ヘッドに関し、特に、従来と異 なる原理に基づく磁気ヘッドに関するものである。

〔発明の概要〕

本発明は、磁気ヘッドにおいて、外部磁場に応

じて透磁率が変化する軟磁性薄膜と、軟磁性薄膜 に高周被電流を流す手段と、軟磁性薄膜にバイア ス磁界を印加する手段とを具備し、軟磁性薄膜に バイアス磁界を印加し、かつ高周波電流を流した 状態で高周波電流が流れる方向の軟磁性薄膜の両 端間の電位差の変化を検出するようにすることに よって、磁気記録の読み取りを高感度で行うこと がてきるようにしたものである。

〔従来の技術〕

磁気記録の高密度化に伴い、その読み取り用磁 気ヘッドとして、磁気記録媒体と磁気ヘッドとの 相対速度に依存しない磁気抵抗効果を利用した磁 気ヘッド(以下、MRヘッドという)が開発され ている。そして、このMRヘッドとして、パーマ ロイ薄膜を用いたものが知られている。

なお、本発明に関連する技術として、外部磁場 によるアモルファス金属細線の高周波電気抵抗の 変化を測定した例がある(第13回日本応用磁気 学会学術講演概要集(1989)第214頁)。

また、最近では、MRヘッドよりも優れた磁気ヘッドとしてアクティブヘッドが提案されているが、これは外部磁場によるコイルのインダクタンスの変化を利用したものである(例えば、1990年電子情報通信学会春季全国大会構演予稿集5-35頁)

(発明が解決しようとする課題)

パーマロイ薄膜を用いた上述の従来のMRへっ ドは、磁気抵抗効果によるパーマロイ薄膜の電気 抵抗Rの変化の割合 AR/Rが2%程度と小さい ため、感度が低いという問題があった。

従って、本発明の目的は、磁気記録の読み取り を高感度で行うことができる磁気ヘッドを提供す ることにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本発明は、磁気へッドにおいて、外部磁場に応じて透磁率が変化する軟磁性薄膜1と、軟磁性薄膜1に高周波電流を

が浅れる方向に垂直なyーz面内にあるので、インピーダンス Z に影響するのはこの y ー z 面内のμの値である。一方、このμは x 軸方向の外部磁場 H a x に応じて変化する(第2 図参照)。このため、このように外部磁場 H a x を検出することができる。

そこで、この外部磁場 Hoat を磁気記録媒体からの磁場と考えれば、磁気記録媒体の磁気記録の読み取りを行うことができることがわかる。そして、この場合には、μか十分に大きい軟磁性薄膜 1 に対しては、小さな外部磁場に対してインピーダンス 2、従って高周波電流 I が流れる方向の軟磁性薄膜 1 の両端間の電位差が大きく変化することができ、磁気記録の読み取りを高感度で行うことができる。

(実施例)

渡す手段と、軟磁性薄膜1にパイアス磁界を印加する手段とを具備し、軟磁性薄膜1にパイアス磁界を印加し、かつ高周波電流を流した状態で高周波電流が流れる方向の軟磁性薄膜1の両端間の電位差の変化を検出するようにしている。

(作用)

第1図を参照して本発明の磁気へッドの原理を 説明する。第1図に示すように、長方形状の軟 性薄膜1の長手方向(x 軸方向)に高周波電流1 を流し、かつパイアス磁界H。を印加する場合を 例にとって考える。この軟磁性薄膜1のインピー ダンスを2とすると、2 = R + j のしである。こ で、R及びLはそれぞれ軟磁性薄膜1の角の透 である。インダクタンスしは軟磁性薄膜1の角の である。インダクタンスしは軟磁性薄膜1のの である。インダクタンスしは軟磁性薄膜1のイン に依存するので、結局、軟磁性薄膜1のイン ピーダンス2は透磁率μに依存することがわかる。

ところで、この場合、高周波電流 I により軟磁性確腹 1 内に生する磁場 H …はこの高周波電流 I

以下、本発明の一実施例について図面を参照しなから説明する。なお、実施例の全図において、 同一もしくは対応する部分には同一の符号を付し、 重複説明を省略する。

まず、この実施例による磁気ヘッドにおいて用いられる軟磁性薄膜の基礎的な特性について説明する。

この実施例においては、第3図に示すように、 高周被スパッタリング法により、ガラス基板2上 に膜厚が例えば1.72μmのアモルファスCors Tait2ria薄膜から成る軟磁性薄膜1を形成した。 この高周波スパッタリングは、3×10⁻³Torrの アルゴンガス雰囲気中で行った。

次に、例えば1k0eの回転磁場中においてこのアモルファスCovsTallZrla薄膜から成る軟磁性薄膜1を340℃の温度で30分間熱処理した。その後、この軟磁性薄膜1に高周波磁場を印加して磁気特性を測定したところ、実効透磁率が周波数10M比で3480、100M比で1550という軟磁気特性を示した。

次に、このガラス基板2上にアモルファスCora Tali2ri4薄膜から成る軟磁性薄膜1を形成したものから第4図に示すような試料を切り出し、この 軟磁性薄膜1上に電液端子3a,3b及び電圧端 子4a.4bを形成して測定用試料を作製した。

次に、第5図に示すように、この測定用試料の電流端子3a、3b間に高周波電流」を流し、かつこの測定用試料の長手方向にバイアス磁場H。及び周波数が1MHzで大きさが2~3m0eの高周波外部磁場H。xを印加した。

このときの電圧縮子4a、4b間の電圧をスペクトルアナライザーで測定した結果の一例を第6図の機能は周波数、縦軸は測定電圧である。また、中心周波数は100.1±2.5 M ½である。第6図において、中心のピークはキャリア(搬送波)によるものであり、他のピークは外の磁場H。まにより変調された信号成分はキャリアに

Hex = 0. 1 0g 、高周波外部磁場 Hex の周波数 f xex = 1 M Hz のときの電圧端子 4 a , 4 b 間の電圧の波形の例を示す。

第9図はこの実施例による磁気ヘッドの概念的 な構成を示す。

第9図において、符号5はバイアス磁場 H 』を 発生させるための事体を示す。この事体5は高周 波電流 I が流れる方向と直交する方向に延び、か つ軟磁性薄膜 I から絶縁されている。そして、バ イアス磁場 H 』は、この導体5に電流 I を流すこ とによって発生される。

この第9図に示す素子6を例えば第10図に示すようにヨーク7a、7b間に組み込む構成したでは、 り、従来のヨーク型MRへッドと同様な構成の場合ことができる。この場合の磁場はヨーク7b、7cを過っての 気記録媒体8からの磁場はヨーク7b、7c間の ギャップからヨーク7a、7b、7cを過ってての ギャップからコーク7a、7b、7cを過ってての ないにして ないできる。このでは ないばないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。この場合に ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このは ないできる。このでは ないできる。このでは ないでものでは ないでものでも ないでも ないでは ないでも 対して10%以上の大きな応答を示している。

一方、比較のために、アモルファスCorsTail
Zriappe から成る軟磁性輝腰1を形成後、熱処理
を行わずに上述と同様にして磁気10M比で65
の、100M比で570と、上述の熱処理を行ったアモルファスCorsTailZria 薄膜から成る軟磁性
薄膜1と比較して実効透磁率の値は小さかった。また、電圧端子4a、4b間の電圧を上述と同様にしてスペクトルアナライザーで測定したところ、実効透磁率の減少に伴う信号電圧の減少が見られた。

以上のように、実効透磁率が十分に大きい軟磁性薄膜1に対しては、わずか2~3 m0eの外部磁場H-xに対して10%以上の大きな応答が得られることがわかる。

第7図に高周波外部磁場H_{**}によるアモルファスCo+*Ta!₁Zr!₄薄膜から成る軟磁性薄膜1のインピーダンス2の変化の例を示す。また、第8図はパイアス磁場H_{*}=0.40e、高周波外部磁場

して、これによって磁気記録の読み取りが行われる。

次に、この実施例による磁気へッドの具体的な 構造例について第11図を参照しながら説明する。

第11図において、符号9は基板、10a~1 0eは配線パターンを示す。また、R:、R:は 抵抗、C:・C:はキャパシター、D:、D:は ショットキーダイオードを示す。そして、これら の抵抗R・・R:、キャパンターC・・ C:及び ショットキーダイオードD・・ D:によりAM検 波回路11が構成されている。なお、このAM検 波回路11の代わりに例えばFM検波回路を用い ることも可能である。C:は可変キャパンター (バリキャッ)を示し、実際には基板9上に組 み込まれる。

この例においては、バイアス磁場 H 』 発生用の 電流 i は記線パターン 1 0 a を通ってアース G に 流され、高周波電流 I は配線パターン 1 0 b から 抵抗 R 。 、配線パターン 1 0 c 、軟磁性 環膜 1 及 び配線パターン 1 0 a を通ってアース G に流され る。そして、高周波電流 1 が流れる方向の軟磁性 薄膜 1 の両端間の電位差の変化は、出力端子 V か らの出力電圧の変化として検出される。なお、符 号 1 2 は抵抗 R 。とキャパシター C 。とにより構 成されるローパスフィルターを示す。このローパ スフィルター 1 2 により、出力電圧から高域成分 が取り除かれる。

なお、第12図にこの例で用いられた軟磁性薄膜1のインピーダンス 2 の外部磁場による変化の例を示す。

以上のように、この実施例によれば、従来のMRへッドに比べて高い感度で磁気記録の続み取りを行うことができる。また、この実施例による磁気へッドの構成は、従来のMRへッドと同様に簡単である。

C

以上、本発明の実施例につき具体的に説明した が、本発明は、上述の実施例に限定されるもので はなく、本発明の技術的思想に基づく各種の変形 が可能である。

例えば、軟磁性薄膜1としては、上述の実施例

における軟磁性薄膜から出力される電圧の波形の例を示す波形図、第9図は本発明の一実施例による磁気のが構成を説明するための斜、 第10図は本発明の一実施例による磁気のの一実施例による磁気のの一実施例による磁気のの一実施例による磁気の一実施例による軟磁性薄膜のインピーダンスの外部磁場による変化の例を示すグラフである。

図面における主要な符号の説明

1: 軟磁性薄膜、 2: ガラス基板、 3 a. 3 b:電液端子、 4 a. 4 b:電圧端子、

5: パイアス磁場発生用の導体、 7 a, 7 b,

7 c:ヨーク、 8:磁気記録媒体。

代理人 弁理士 杉 浦 正 知

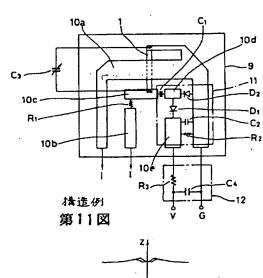
で挙げたアモルファスCo,sTa,,2r,4篠農以外のものを用いることも可能である。

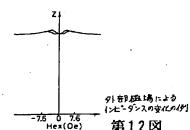
(発明の効果)

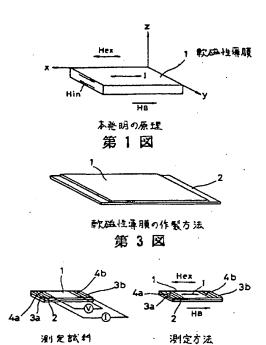
本発明は、以上述べたように構成されているので、高感度で磁気記録の読み取りを行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

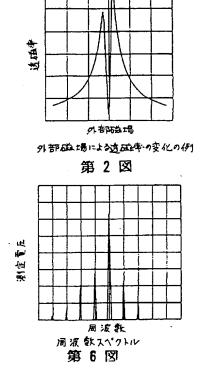
第1図は本発明の磁気での原理を説明の磁気の原理を説明の磁気を説明を認識を認識を認識を認識を認識を表現のののでは、第2回は大きのののでは、第3にに対するでは、第3にに対して、第4では、第6回によるでは、第6回によるでは、第6回によるでは、第7では、第7では、第1のでは、第1

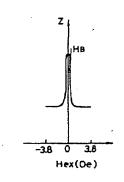




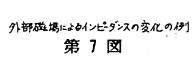


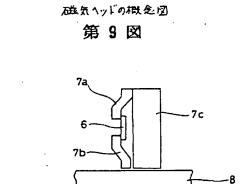
第 5 図

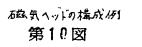




第 4 図







出力電圧波 秒の一例 第8図

重开